《二维范德华异质结 Cs₃*X*₂I₉/InSe (*X* = Bi, Sb)的光电性能*》 的补充材料

熊祥杰1) 钟防1) 张资文1) 陈芳1) 罗婧澜2)

赵宇清1)† 朱慧平3); 蒋绍龙4)††

- (湖南科技大学物理与电子科学学院,智能传感器与新型传感器材料湖南省 重点实验室,湘潭 411201)
 - 2) (格拉斯哥大学亚当史密斯学院,格拉斯哥 G12 8QQ)
 - 3) (中国科学院微电子研究所, 硅器件技术重点实验室, 北京 100029)

4) (粤港澳大湾区 (广东) 量子科学中心, 深圳 518045)



图 S1 (a) Cs₃Bi₂I₉/InSe 和(b) Cs₃Sb₂I₉/InSe 的晶格失配比图

Fig. S1. Lattice mismatch ratios of (a) Cs₃Bi₂I₉/InSe and (b) Cs₃Sb₂I₉/InSe.





Fig. S2. Density of states of 2D $Cs_3X_2I_9$ -InSe heterostructure.



图 S3 单体结构 Cs₃Bi₂I₉, Cs₃Sb₂I₉和 InSe 的态密度图

Fig. S3. Density of states of free-standing monolayer Cs₃Bi₂I₉, Cs₃Sb₂I₉ and InSe.



图 S4 沿(a) x 轴和(b) y 轴方向的二维 Cs₃Bi₂I₉/InSe 的导带底(CBM)和价带顶(VBM)随晶 格形变的线性拟合;二维 Cs₃Bi₂I₉/InSe 总能量与沿(c) x 轴和(d) y 轴方向晶格形变的二阶 抛物线拟合

Fig. S4. Linear fits of the conduction band minimum (CBM) and valence band maximum (VBM) of 2D Cs₃Bi₂I₉/InSe along (a) *x*-axis and (b) *y*-axis directions with lattice deformation. Parabolic fits of the total energy of 2D Cs₃Bi₂I₉/InSe along (c) *x*-axis and (d) *y*-axis directions with lattice deformation.



图 S5 沿(a) x 轴和(b) y 轴方向的二维 Cs₃Sb₂I₉/InSe 的导带底(CBM)和价带顶(VBM)随 晶格形变的线性拟合.二维 Cs₃Sb₂I₉/InSe 总能量与沿(c)x 轴和(d) y 轴方向晶格形变的二 阶抛物线拟合

Fig. S5. Linear fits of the conduction band minimum (CBM) and valence band maximum (VBM) of 2D Cs₃Sb₂I₉/InSe along (a) *x*-axis and (b) *y*-axis directions with lattice deformation. Parabolic fits of the total energy of 2D Cs₃Sb₂I₉/InSe along (c) *x*-axis and (d) *y*-axis directions with lattice deformation.



图 S6 (a) -5%, (b) -4%, (c) -3%, (d) -2%, (e) -1%, (f) +1%, (g) +2%, (h) +3%, (i) +4%, (j) +5%双轴应变下的二维 Cs₃Bi₂I₉/InSe 异质结的能带结构

Fig. S6. Band structures of 2D Cs₃Bi₂I₉/InSe heterostructure under (a) -5%, (b) -4%, (c) -3%, (d) -2%, (e) -1%, (f) +1%, (g) +2%, (h) +3%, (i) +4%, (j) +5% biaxial strain.



图 S7 (a) -5%, (b) -4%, (c) -3%, (d) -2%, (e) -1%, (f) +1%, (g) +2%, (h) +3%, (i) +4%, (j) +5%双轴应变下的的二维 Cs₃Sb₂I₉/InSe 异质结的能带结构

Fig. S7. Band structures of 2D Cs₃Sb₂I₉/InSe heterostructure under (a) -5%, (b) -4%, (c) -3%, (d) -2%, (e) -1%, (f) +1%, (g) +2%, (h) +3%, (i) +4%, (j) +5% biaxial strain.